

28.11.03

日本国特許庁PCT/JP03/15204 JAPAN PATENT OFFICE 28 11

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年12月13日

RECEIVED 2 2 JAN 2004

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-362922

WIPO PCT

[ST. 10/C]:

[JP2002-362922]

出 願 人
Applicant(s):

ダイキン工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 1月 8日

今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

JP-13746

【提出日】

平成14年12月13日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

CO8F 20/22

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】

田中 義人

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】

荒木 孝之

【特許出願人】

【識別番号】

000002853

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】

朝日奈 宗太

【電話番号】

06-6943-8922

【選任した代理人】

【識別番号】

100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001627

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9806918

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 含フッ素光学材料および含フッ素共重合体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1):

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
X^{1} \\
 & \\
\hline
C - O - CH_{2} - C \\
\hline
Rf^{2} \\
O & R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
X^{1} \\
C - O - CH_{2} - C \\
\hline
Rf^{2} \\
O & R^{1}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Rf^{1} \\
Rf^{2} \\
O & R^{1}
\end{array}$$

(式中、 X^1 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R f 1 およびR f 2 は同じかまたは異なり、炭素数 $1\sim5$ のパーフルオロアルキル基; R^1 はフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim5$ の炭化水素基)で示される構造単位(a) $32\sim36$ モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) $64\sim6$ 8 モル%とからなる含フッ素共重合体からなる含フッ素光学材料。

【請求項2】 式(1):

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
X^{1} \\
\hline
C-O-CH_{2}-C \\
\hline
Rf^{1} \\
Rf^{2} \\
\hline
C, X^{1} & \text{th, CH}_{3}, F, CF_{3} & \text{th} & \text{Cl}; Rf^{1} & \text{th} & \text{th} \\
\hline
Rf^{1} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} \\
\hline
Rf^{2} & \text{th} & \text$$

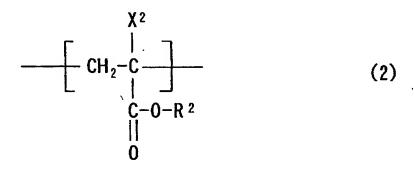
(式中、 X^1 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R f^1 およびR f^2 は同じかまたは異なり、炭素数 $1\sim5$ のパーフルオロアルキル基; R^1 はフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim5$ の炭化水素基)で示される構造単位(a) $15\sim6$ 2 モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) $12\sim7$ 0 モル%とこれらと共重合可能な含フッ素単量体に由来する構造単位(c)(ただし、構造単

位 (a) は除く) $1 \sim 4$ 0 モル%とからなる含フッ素共重合体からなる含フッ素 光学材料。

【請求項3】 式(1)において、 X^1 が CH_3 である請求項1または2記載の含フッ素光学材料。

【請求項4】 含フッ素共重合体が、構造単位(a)23~50モル%と構造単位(b)33~70モル%と構造単位(c)1~40モル%とからなる請求項3記載の含フッ素光学材料。

【請求項5】 含フッ素共重合体において、構造単位(c)が式(2): 【化3】



(式中、 X^2 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R^2 はHまたはDルオロアルキル基。ただし式(1)で示される構造単位は除き、かつ R^2 がHのとき X^2 はHまたは CH_3 ではない)で示される構造単位(C1)である請求項 $2\sim 4$ のいずれかに記載の含フッ素光学材料。

【請求項 6 】 式 (2) において、 R^2 が炭素数 $3\sim 8$ のフルオロアルキル 基である請求項 5 記載の含フッ素光学材料。

【請求項7】 含フッ素共重合体が、構造単位(a)23~50モル%と構造単位(b)33~70モル%と構造単位(c1)1~40モル%とからなる請求項5または6記載の含フッ素光学材料。

【請求項8】 含フッ素共重合体において、構造単位(c1)を示す式(2)における R^2 の炭素数が $4\sim6$ である請求項 $5\sim7$ のいずれかに記載の含フッ素光学材料。

【請求項9】 含フッ素共重合体において、構造単位 (c1) を示す式 (2) における R²が式 (3):

 $-CH_2C_nF_{2n}H$

(3)

(式中、nは3~5の整数)で示される請求項8記載の含フッ素光学材料。

【請求項10】 含フッ素共重合体において、構造単位(c1)を示す式(2)における R^2 が $-CH_2C_4F_8$ Hである請求項8記載の含フッ素光学材料。

【請求項11】 含フッ素共重合体において、構造単位(c1)を示す式(2)における X^2 が $-CH_3$ である請求項 $5\sim 10$ のいずれかに記載の含フッ素光学材料。

【請求項12】 ガラス転移温度が100℃以上で、屈折率が1.440以下で、かつフッ素含有率が20重量%以上である請求項1~11のいずれかに記載の含フッ素光学材料。

【請求項13】 ガラス転移温度が105℃以上である請求項12記載の含フッ素光学材料。

【請求項14】 屈折率が1.430以下である請求項12または13記載の含フッ素光学材料。

【請求項15】 フッ素含有率が30重量%以上である請求項12~14のいずれかに記載の含フッ素光学材料。

【請求項16】 請求項1~15のいずれかに記載の含フッ素光学材料からなる光学繊維用鞘材料。

【請求項17】 式(1):

【化4】

(式中、 X^1 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはCl; Rf^1 および Rf^2 は同じかまたは異なり、炭素数 $1\sim 5$ のパーフルオロアルキル基; R^1 はフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim 5$ の炭化水素基)で示される構造単位(a) $32\sim$

36 モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) 64~68 モル%とからなる重量平均分子量10,000~1,000,000 の含フッ素共重合体。

【請求項18】 式(1) において、 X^1 が CH_3 である請求項17記載の含フッ素共重合体。

【請求項19】 式(1):

【化5】

$$\begin{array}{c|c}
X^{1} \\
\hline
CH_{2}-C \\
\hline
C-O-CH_{2}-C \\
Rf^{2} \\
\hline
O & R^{1}
\end{array}$$
(1)

(式中、 X^1 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R f^1 およびR f^2 は同じかまたは異なり、炭素数 $1\sim 5$ のパーフルオロアルキル基; R^1 はフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim 5$ の炭化水素基)で示される構造単位(a) $15\sim 62$ モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) $12\sim 70$ モル%と式(2 a):

【化6】

(式中、 X^3 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R^3 はHまたはDルオロアルキル基。ただし式(1)で示される構造単位は除き、かつ R^3 がHのとき X^3 はHまたは CH_3 ではない)で示される構造単位(C^2 0) $1\sim 4$ 0 モル%とからなる重量平均分子量 10, $000\sim 1$, 000, 000 の含フッ素共重合体。

【請求項20】 式(1)において、 X^{1} が CH_{3} である請求項19記載の含

フッ素共重合体。

【請求項21】 構造単位(a)23~50モル%と構造単位(b)33~70モル%と構造単位(c2)1~40モル%とからなる請求項19または20記載の含フッ素共重合体。

【請求項22】 構造単位(c2)を示す式(2a)における R^3 の炭素数が $4\sim6$ である請求項 $19\sim21$ のいずれかに記載の含フッ素共重合体。

【請求項23】 構造単位 (c2) を示す式 (2a) における R³が式 (3):

$$-CH_2C_nF_{2n}H \tag{3}$$

(式中、nは3~5の整数)で示される請求項22記載の含フッ素共重合体。

【請求項24】 構造単位(c2)を示す式(2a)における R^3 が $-CH_2$ C_4F_8 Hである請求項22記載の含フッ素共重合体。

【請求項25】 構造単位 (c2) を示す式 (2a) における X^3 が $-CH_3$ である請求項 $19\sim24$ のいずれかに記載の含フッ素共重合体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学的特性に加えて耐熱性や可撓性に優れた含フッ素光学材料および含フッ素共重合体に関する。本発明の光学材料は、特に、プラスチック系耐熱性光学ファイバー鞘材として好適である。

[0002]

【従来の技術】

従来、プラスチック光学材料としてポリカーボネート、非晶性ポリオレフィン、アクリル系樹脂などが検討されてきたが、高耐熱性(高ガラス転移温度Tg)でかつ低屈折率の材料はなかった。例えば、ポリカーボネートは耐熱性は高いが(Tg:145C)、屈折率(1.58)も高い。また、非晶性ポリオレフィンに関しても同様である(Tg:171C、屈折率:1.51)。アクリル系の材料は屈折率はフッ素化アクリレートを用いることで低くなる(1.45以下)が、得られたポリマーは耐熱性に乏しかった(Tg<100C)。

[0003]

特に、近年、プラスチック光ファイバーが自動車用のLAN用ケーブルとして 採用されつつある。そうしたプラスチック光ファイバーのコア材として、透明性 に優れ高屈折率である点からポリメチルメタクリレート(PMMA)が用いられ ており、鞘(クラッド)材としてはPMMAより屈折率の低い材料が必要となる 。その場合、前述のように、低屈折率のものでは耐熱性が問題となってくる。

[0004]

これらの特性を満足させる材料としてパーフルオロtーブチルメタクリレート (特許文献1)、ヘキサフルオロネオペンチルメタクリレート (特許文献2、特許文献3、特許文献4)、α-フルオロアクリレート (特許文献5)を使用する 含フッ素共重合体が提案されている。

[0005]

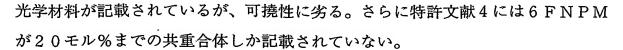
しかしながら、パーフルオロ t ーブチルメタクリレートは得られる共重合体の可撓性を低下させ、基材 (コア材) への密着性に劣るという欠点を有している。また、α-フルオロアクリレートはその製造方法が限定されるため、共重合体のコストが高価になってしまうほか、加熱によって着色を生ずるという点でも改善の余地がある。

[0006]

また、ヘキサフルオロネオペンチルメタクリレート(以下、6FNPMということもある)を共重合成分として得られる共重合体は、それらの特許文献に記載されている全ての組成範囲において高Tgかつ低屈折率という効果が奏されているものではない。特に6FNPMが多いと光学材料としてときにもろくなり、可撓性に乏しくなる。一方、少ないと本来の特徴である高Tgかつ低屈折率の効果が得られない。

[0007]

たとえば特許文献 2 には 6 F N P M とメチルメタクリレート (MMA) の 5 0 / 5 0 (重量比) (2 7 / 7 3 (モル比)) の共重合体からなる光学材料が記載されているが、このものは屈折率が比較的高く、また特許文献 3 には 6 F N P M と MMA の 9 0 / 1 0 (重量比) (7 7 / 2 3 (モル比)) の共重合体からなる



[0008]

【特許文献1】

特開昭 4 9 - 1 2 9 5 4 5 号公報

【特許文献2】

特開平1-149808号公報

【特許文献3】

特開平2-110112号公報

【特許文献4】

特開平2-1711号公報

【特許文献5】

特開昭61-118808号公報

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

本発明者らは鋭意検討した結果、6FNPMまたはその類似化合物とMMA、さらに要すれば他の含フッ素単量体を特定の組成で組み合せて得られる含フッ素 共重合体が光学材料として極めて有用な物性を示すことを見出し、本発明を完成 した。かかる特定の要素は先行文献に具体的に記載されておらず、また示唆もされていないものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明は、式(1):

[0011]

【化7】

[0012]

(式中、 X^1 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R f 1 およびR f 2 は同じかまたは異なり、炭素数 $1\sim5$ のパーフルオロアルキル基; R^1 はフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim5$ の炭化水素基)で示される構造単位(a) $32\sim3$ 6 モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) $64\sim6$ 8 モル%とからなる含フッ素共重合体からなる光学材料(以下、「光学材料1」という)に関する。

[0013]

また本発明は、前記式(1)で示される構造単位(a) 15~62モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b) 12~70モル%とこれらと共重合可能な含フッ素単量体に由来する構造単位(c) (ただし構造単位(a) は除く) 1~40モル%とからなる含フッ素共重合体からなる含フッ素光学材料(以下、「光学材料2」という)に関する。

[0014]

光学材料 2 に使用する含フッ素共重合体としては、構造単位(a) 2 3 \sim 5 0 モル%と構造単位(b) 3 3 \sim 7 0 モル%と構造単位(c) 1 \sim 4 0 モル%とからなる含フッ素共重合体が好ましい。

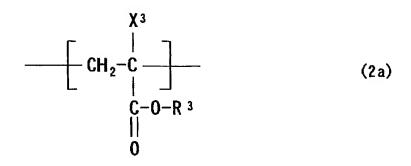
[0015]



前記式(1)で示される構造単位(a)15~62モル%とメチルメタクリレー ト由来の構造単位(b) 12~70モル%と式(2a):

[0016]

(化8)



[0017]

(式中、 X^3 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはC1; R^3 はHまたはフルオロアルキ ル基。ただし式(1)で示される構造単位は除き、かつ R^3 がHのとき X^3 はHま たはСН3ではない)で示される構造単位(c2)1~40モル%とからなる重 量平均分子量10、000~1、000、000の含フッ素共重合体 は、いずれも新規な含フッ素共重合体である。

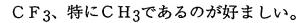
[0018]

【発明の実施の形態】

本発明の光学材料1は、式(1)で示されるフルオロアクリレート誘導体に由 来する構造単位(a) 32~36モル%およびメチルメタクリレート (MMA) に由来する構造単位(b)64~68モル%を含む2元共重合体からなる。

[0019]

フルオロアクリレート誘導体(1)としては、 X^1 がH、 CH_3 、F、 CF_3 ま たはC1、特に CH_3 、F、さらには CH_3 であって、 Rf^1 および Rf^2 が同じか または異なり、炭素数1~5のパーフルオロアルキル基、具体的にはCF₃、C F2CF3, CF2CF2CF3, CF2CF2CF2CF3, CF2CF2CF2CF2C F_3 、特に CF_3 、 R^1 がフッ素原子で置換されていてもよい炭素数 $1\sim 5$ の炭化 水素基、具体的にはCH₃、CH₂CH₃、CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂C H₃, CH₂CH₂CH₂CH₂CH₃, CH₂CF₃, CH₂CF₂, CH₂CF₂



[0020]

[0021]

【化9】

$$CH_{2} = C \begin{pmatrix} CF_{3} \\ C-O-C-CH_{3} \\ || & | \\ O & C_{2}F_{5} \end{pmatrix} (X^{1} = CH_{3}, Rf^{1} = CF_{3}, Rf^{2} = C_{2}F_{5}, R^{1} = CH_{3}),$$

$$CH_{2} = C \begin{pmatrix} CF_{3} \\ C-O-C-CH_{3} \\ || & | \\ O & C_{2}F_{5} \end{pmatrix} (X^{1} = F, Rf^{1} = CF_{3}, Rf^{2} = C_{2}F_{5}, R^{1} = CH_{3}),$$

$$CH$$

 $(X^1=CH_3,Rf^1=CF_3,Rf^2=CF_3,R^1=CH_2CF_3)$

[0022]

が例示できる。これらのうち、耐熱性に優れ、合成が容易な点から6FNPM、 6FNPFが好ましく、特に6FNPMが好ましい。

[0023]

構造単位(a)が32モル%よりも少なくなると、たとえば特許文献2に記載されている50/50重量比(すなわち、27/73モル比)の共重合体のように屈折率が高くなっていき、本発明の効果が充分に達せられない。この極めて狭い範囲で高Tgと低屈折率と優れた可撓性が得られる。36モル%を超えると硬くかつ脆くなり、光ファイバーの鞘材などの可撓性が要求される製品には適用しにくい。構造単位(a)の下限は、好ましくは33モル%である。好ましい上限は35モル%である。

[0024]

本発明の光学材料 2 は、構造単位(a)と構造単位(b)を必須とし、さらに含フッ素単量体に由来する構造単位(c)、さらに要すれば、任意成分として構造単位(a)および(c)以外の共重合可能な単量体に由来する構造単位(d)を含む 3 元以上の含フッ素共重合体からなる。

[0025]

光学材料2において、構造単位(a)が少なくなるとTgが低くなりかつ屈折率が高くなっていき、高Tg(耐熱性)と低屈折率を同時に満たすことができなくなる。構造単位(a)の下限は好ましくは20モル%、特に好ましくは28モル%である。構造単位(a)が多くなると可撓性などの機械的特性が光学材料として不適切になっていく。上限は60モル%、好ましくは50モル%である。

[0026]

また構造単位(b)が少なくなると可撓性などの機械的特性が光学材料として不適切になっていく。構造単位(b)の下限は好ましくは20モル%、特に好ましくは33モル%である。構造単位(b)が多くなっていくと、その分、含フッ素構造単位が少なくなり、高Tg(耐熱性)と低屈折率を同時に満たすことができなくなる。上限は好ましくは70モル%、特に好ましくは68モル%である。

[0027]

構造単位(c)は、含まれるフッ素原子により低屈折率化と高Tg化を図り、かつ可撓性の向上にも貢献する。したがって、構造単位(a)が少ないときには構造単位(c)を多くし、また構造単位(a)が多い場合は可撓性の向上を構造

単位(b)とバランスを保ちながら達成できるように含有量が1~40モル%の 範囲内で調整される。

[0028]

通常、目的とするモル比の共重合体を得るには、重量部に換算した対応する単量体を重合すればよい。たとえば本発明の光学材料2の場合、構造単位(a)、(b)、(c)を与える各単量体の分子量をM1、M2、M3とし、モル比をそれぞれm1、m2、m3とするとき、構造単位(a)を与える単量体の重量分率は(m1×M1)/(m1×M1+m2×M2+m3×M3)、構造単位(b)を与える単量体の重量分率は(m2×M2)/(m1×M1+m2×M2+m3×M3)、構造単位(c)を与える単量体の重量分率は(m3×M3)/(m1×M1+m2×M2+m3×M3)と表わされる。

[0029]

光学材料2において使用する含フッ素共重合体において、構造単位(c)としては式(2):

[0030]

【化10】

$$\begin{array}{c|c}
X^{2} \\
 & \downarrow \\
 & \downarrow$$

[0031]

(式中、 X^2 はH、 CH_3 、F、 CF_3 またはCl; R^2 はHまたはDルオロアルキル基。ただし式(1)で示される構造単位は除き、かつ R^2 がHのとき X^2 はHまたは CH_3 ではない)で示される構造単位(Cl)がGましい。

[0032]

構造単位(c)として構造単位(c1)を採用することにより、より細かなT gおよび屈折率の調整が可能になる。

[0033]

 X^2 としては、H、 CH_3 、F、 CF_3 またはCI、特に CH_3 、F、さらには CH_3 が好ましい。

[0034]

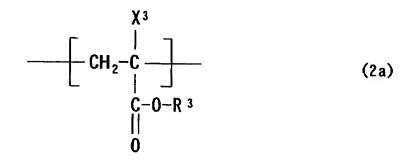
 R^2 の具体例としては、たとえば $-CH_2CF_3$ 、 $-CH_2CF_2CF_3$ 、-CH(CF_3) $_2$ 、 $-CH_2$ (CF_2) $_4$ F、 $-CH_2$ CH $_2$ (CF_2) $_4$ F、 $-CH_2$ CH $_2$ (CF_2) $_4$ F、 $-CH_2$ CH $_2$ (CF_2) $_6$ F、 $-CH_2$ CH $_2$ (CF_2) $_8$ F、 $-CH_2$ CF $_2$ CF $_2$ H、 $-CH_2$ CF $_2$ CF $_2$ H、 $-CH_2$ CF $_3$ 、 $-CH_2$ (CF_2) $_4$ H、 $-CH_2$ (CF_2) $_5$ H、 $-CH_2$ (CF_2) $_6$ H、 $-CH_2$ (CF_2) $_8$ Hなどがあげられる。

[0035]

特に好ましい構造単位 (c1) としては、式 (2 a):

[0036]

【化11】



[0037]

(式中、 X^3 および R^3 は前記と同じ)で示される構造単位(c2)が好ましい。

[0038]

特に、構造単位(c1)および(c2)における R^2 または R^3 の炭素数が小さくなると可撓性を付与する効果が少なくなる傾向があり、長鎖になると耐熱性が低下する(Tgが低くなる)傾向にある。炭素数は $4\sim6$ が好ましい。さらにポリメチルメタクリレート(PMMA)との相溶性に優れ、溶剤への溶解性も優れることから、 R^2 または R^3 の末端はHであることが好ましい。

[0039]

具体的には R^2 または R^3 が式(3):



 $-CH_2C_nF_{2n}H$

(3)

(式中、nは3~5の整数)で示されるフルオロアルキル基、さらには $-CH_2$ C_4F_8H であることが好ましい。

[0040]

構造単位(c 1)または(c 2)を示す式(2)または(2 a)における X^2 または X^3 が- C H_3 であることが、構造単位(b)であるMMA との共重合の均一性に優れる点で好ましい。

[0041]

構造単位(c)を与える好ましい具体的単量体としては、たとえば メタクリル系:

[0042]

【化12】

$$CH_{2}=C$$

$$C-O-CH_{2}C_{2}F_{5}$$

$$\parallel$$

$$O$$
(5FM)

$$CH_{2}=C$$
 $CH_{2}=C$
 $CH_{2}=C$
 $C+C$
 C

$$CH_3$$
 $CH_2 = C$
 $C-O-CH_2C_3F_6H$
 O
 O

$$CH_{2}=C$$
 $C-O-C_{2}H_{4}C_{8}F_{17}$
 0
(17FM)

$$CH_{2} = C$$
 CH_{3}
 $CH_{2} = C$
 $CH_{2} = C$
 CH_{3}
 $CH_{2} = C$
 CH_{3}
 $CH_{2} = C$
 CH_{3}
 CH_{3}
 $CH_{2} = C$
 CH_{3}
 $CH_{$

[0043]

 α ートリフルオロアクリル系:

[0044]

【化13】

$$CF_{3}$$
|
 $CH_{2}=C$
|
 $C-O-CH_{2}C_{2}F_{5}$
|
 O
(5FC)

$$CH_2 = C$$

$$C - O - CH_2C_2F_5$$

$$0$$
(5FF)

$$CH_{2} = C$$

$$C-O-CH_{2}C_{2}F_{4}H$$

$$0$$

$$(4FF)$$

$$CH_{2} = C$$

$$C - O - CH_{2}C_{4}F_{8}H$$

$$0$$

$$(8FF)$$

$$CH_2 = C$$

$$C - O - CH_2C_3F_6H$$

$$0$$

$$(6FF)$$

$$CH_2 = C$$
 $C - O - CH_2C_5F_{10}H$
 $C - O - CH_2C_5F_{10}H$
 $C - O - CH_2C_5F_{10}H$
 $C - O - CH_2C_5F_{10}H$

$$CH_2 = C$$

$$C - O - CH_2CF_2CFHCF_3$$

$$0$$

$$(i6FF)$$

[0045]

【化14】

$$CH_2 = C$$
 $C - O - CH_2C_8F_{16}H$
 $C - O - C_2H_4C_8F_{17}$
 $C - O - C_2H_4C_8F_{17}$

$$CH_{2}=C$$
 $C-O-C_{2}H_{4}C_{8}F_{17}$
 $C=C_{2}H_{4}C_{8}F_{17}$
 $C=C_{2}H_{4}C_{8}F_{17}$

$$CH_{2}=C \begin{tabular}{c|c} F \\ CH_{2}=C \begin{tabular}{c|c} F \\ CF_{3} \\ C-O-CH_{2}C_{4}F_{9} \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ O \\ CF_{3} \\ \hline \end{tabular}$$

[0046]

アクリル系:

[0047]

【化15】

$$CH_2 = C$$

$$C - O - CH_2C_2F_5$$

$$\parallel$$

$$O$$
(5FA)

$$CH_{2}=C$$
 $C-O-CH_{2}C_{4}F_{8}H$
 $C-O-CH$
 $CH_{2}=C$
 $C-O-CH$
 $C-O-CH$

[0048]

 α - クロロアクリル系:

[0049]

【化16】

[0050]

などがあげられる。これらのうち、屈曲性、機械的特性、耐熱性に優れる点から、8FM、6FM、10FM、HFIPMが特に好ましい。

[0051]

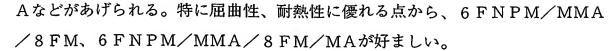
本発明においては、含フッ素共重合体として上記構造単位(a)、(b)、(c)(c1および c2)に加えて、これらと共重合可能な非フッ素系単量体に由来する構造単位(d)(ただし、メチルメタクリレートは除く)を含む共重合体を用いることができる。

[0052]

構造単位(d)を与える共重合可能な非フッ素系単量体としては、アクリル酸(AA)、メタクリル酸(MA)、2ーヒドロキシエチルメタクリレート(2ーHEMA)、グリシジルメタクリレート(GMA)、エチルアクリレート(EA)などがあげられる。特にアクリル酸、メタクリル酸は機械的強度を向上させるという性質を共重合体に与えることができるので、好ましい。構造単位(d)の共重合体中の含有量は、0~10モル%、好ましくは0~5モル%、特に好ましくは0~1モル%である。下限は共重合による効果が奏される量であればよく、たとえば0.01モル%程度が通常である。

[0053]

光学材料2用の非限定的な含フッ素共重合体の好ましい具体例としては、6FNPM/MMA/8FM、6FNPF/MMA/8FM、6FNPM/MMA/ HFIPM、6FNPM/MMA/10FM、6FNPM/MMA/8FM/M



[0054]

本発明の光学材料1および2(以下、区別しない場合は単に「光学材料」という)に使用する含フッ素共重合体の重量平均分子量は10,000~1,000,000、さらには50,000~800,000、特に100,000~500,000であるのが、溶剤溶解性がよく、溶融粘度が低めであり、成形性が良好な点から好ましい。

[0055]

本発明の光学材料は高Tgで低屈折率で可撓性に優れたものであり、このものはTgが100℃以上で、屈折率が1.440以下で、かつフッ素含有率が20重量%以上であるものが好ましい。

[0056]

Tgは、好ましくは105 ℃以上である。上限は高いほどよいが、通常150 ℃までである。屈折率は、好ましくは1.430 以下である。下限は小さいほど 好ましいが、1.415 までである。フッ素含有率は、好ましくは30 重量%以上、さらには35 重量%以上である。上限は組成から決まり、50 重量%程度である。

[0057]

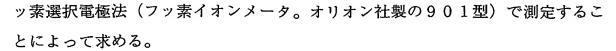
なお、本発明で定義するTg(ガラス転移温度)は、DSC(示差走査熱量計)を用いて、1 st runを昇温速度1 0 $\mathbb{C}/分で<math>2$ 0 0 \mathbb{C} まで上げ、2 0 0 \mathbb{C} で 1 分間維持したのち降温速度1 0 $\mathbb{C}/分で<math>2$ 5 \mathbb{C} まで冷却し、ついで昇温速度1 0 $\mathbb{C}/分$ で得られる2 nd runの吸熱曲線の中間点をTgとする。

[0058]

また、屈折率は、ナトリウムD線を光源として25℃においてアッベの屈折率 計を用いて測定した値を屈折率とする。

[0059]

フッ素含有率(重量%)は、酸素フラスコ燃焼法により試料 1 0 m g を燃焼し、分解ガスを脱イオン水 2 0 m 1 に吸収させ、吸収液中のフッ素イオン濃度をフ



[0060]

本発明の光学材料は前記のとおり、可撓性に優れている点でも従来の光学材料と異なる。可撓性はフレキシブルデバイス、たとえば光ファイバーや光インターコネクション、フレキシブル回路で重要な要求特性である。

[0061]

可撓性は、含フッ素共重合体を230 \mathbb{C} に加熱しオリフィスから押し出して直径 1 mmの共重合体繊維を作製し、この繊維を25 \mathbb{C} の環境下で半径の異なる鋼鉄製の丸棒に 1 周巻きつけ、共重合体繊維にひびが入ったときの丸棒の半径で評価する。本発明では丸棒として6 mm、10 mm、15 mm、20 mm、30 mの半径の4 のを使用した。

[0062]

本発明の組成範囲外の含フッ素共重合体には屈折率の要件は満たすものもあるが、その材料の可撓性は15mm(丸棒半径)以上である。本発明の光学材料では、前記の特性を満たしたうえで、可撓性を10mm以下、組成をさらに調整することにより6mm(丸棒半径)未満、すなわち半径6mmの丸棒に巻き付けてもひびが生じないものとなる。

[0063]

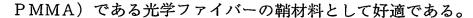
そのほか本発明の光学材料は、熱分解温度Td、光透過性、メルトインデックスMIなどの特性においても優れた性質を奏する。これらについては実施例で示す。

[0064]

本発明の光学材料は各種の光デバイスの材料として使用できる。たとえば光学ファイバーの鞘材料、反射防止コーテイング材料、レンズ材料、光導波路材料、プリズム材料、光学窓材料、光記憶ディスク材料、非線形型光素子、ホログラム材料、フォトリングラティブ材料、発光素子の封止材料などに使用可能である。

[0065]

特に光学ファイバーの鞘材料、とりわけコア材がポリメチルメタクリレート(



[0066]

PMMAをコア材とし本発明の光学材料を鞘材(クラッド材)とする光学ファイバーは、光学ファイバーとしての特性に加えてTgが高く耐熱性に富み、可撓性にも優れるので、高温環境下で狭い場所に配設するファイバーとして特に有用である。たとえば自動車のエンジンルーム、自動車のインターパネル、自動車の天井、ヘッドライト内部などに配設するときに他の材料にない優れた効果を奏する。

[0067]

本発明は、前記式(1)で示される構造単位(a)32~36モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b)64~68モル%とからなる重量平均分子量10,000~1,000,000の含フッ素共重合体、および前記式(1)で示される構造単位(a)15~62モル%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b)12~70モル%と前記式(2a)で示される構造単位(c2)1~40モル%とからなる重量平均分子量10,000~1,000,000の含フッ素共重合体にも関する。

[0068]

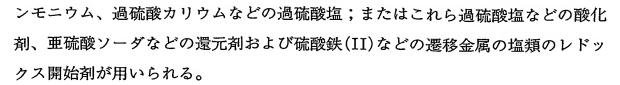
かかる含フッ素共重合体の好ましいものは、光学材料の説明で摘示したものが あげられる。

[0069]

本発明の含フッ素共重合体を製造する重合法は、塊状重合法、溶液重合法、懸 濁重合法、乳化重合法などの一般に用いられている方法が採用され得る。

[0070]

重合開始剤としては、塊状、溶液および懸濁重合法においては、たとえばアゾビスイソプチロニトリル、1,1ービス(tーブチルパーオキシ)3,3,5ートリメチルシクロヘキサン、ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、パーオキシケタール、ジーtーブチルパーオキサイド (パーブチルD) などのラジカル重合開始剤があげられる。乳化重合法においては、たとえば過硫酸ア



[0071]

前記の塊状、溶液および懸濁重合法において、含フッ素共重合体の分子量を調整する目的でメルカプタン類などの連鎖移動剤を用いることが好ましい。連鎖移動剤としては、たとえばnーブチルメルカプタン、ラウリルメルカプタン、nーオクチルメルカプタン、メルカプト酢酸nーブチル、メルカプト酢酸イソオクチル、メルカプト酢酸メチルなどのメルカプト基含有化合物があげられる。

[0072]

前記の溶液および懸濁重合法において、溶剤としてはHCFC-225などのフッ素系溶剤または酢酸ブチル、メチルイソブチルケトンなどの炭化水素系溶剤が代表例としてあげられる。

[0073]

重合温度は通常 $0\sim1$ 00 \mathbb{C} の範囲で上記重合開始剤の分解温度との関係で決められるが、多くの場合、 $10\sim8$ 0 \mathbb{C} の範囲が好ましく採用される。

[0074]

また、上記重合反応で調整することのできる本発明の重量平均分子量は、通常 1万~100万(GPCによるポリスチレン換算の値)、好ましくは10万~5 0万の範囲である。

[0075]

これらの含フッ素共重合体は、前記の範囲のTg、屈折率およびフッ素含有量を有している。

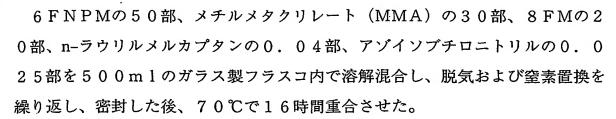
[0076]

【実施例】

つぎに実施例をあげて本発明を具体的に説明するが、本発明はかかる実施例に 限られるものではない。

[0077]

実施例1



[0078]

重合終了後、生成物にアセトン300gを加えて溶解させ、得られた溶液をメタノール5リットルに注ぎ込んだ。沈殿した重合物を液体から分離し、100 の温度で10時間減圧乾燥し、固体状の重合体を92g(収率92%)得た。

[0079]

得られた重合体を 19 FNMR、 1 HNMRおよびIR法で測定し、 6 FNPM /MMA/ 8 FM= 3 4/ 5 4/ 1 2(モル%)の共重合体であることを確認した。フッ素含有率は 3 2重量%であった。

[0080]

また、得られた共重合体の重量平均分子量、屈折率、ガラス転移温度、熱分解 温度、メルトインデックス、光透過率および可撓性を調べた。結果を表1に示す

[0081]

なお、物性値の測定法は次の方法による。

[0082]

(1) 重量平均分子量(Mw)

GPC法により測定する(ポリスチレン換算)。

[0083]

(2) 屈折率

前記の方法(25℃)。使用した屈折率計は、(株)アタゴ光学機器製作所製のアッベ屈折率計。

[0084]

(3) ガラス転移温度 (Tg)

前記の方法。使用した示差走査熱量計は、セイコー電子(株)製の示差走査熱量計。



(4) 熱分解温度 (Td)

島津製作所製TGA-50型熱天秤を用い、10℃/分の昇温速度で重量減少の始まる温度を測定する。

[0086]

(5) メルトインデックス (MI)

(株) 島津製作所製の降下式フローテスターを用い、各共重合体を内径9.5 mmのシリンダーに装着し、温度230℃で5分間保った後、7kgのピストン荷重部に内径2.1mm、長さ8mmのオリフィスを通して押し出し、10分間に押し出された共重合体のグラム数で表現する。

[0087]

(6) 光透過率 (T)

芯材にポリメチルメタクリレート、鞘材に含フッ素ポ共重合体を用い、230 \mathbb{C} にて複合紡糸し、直径 300μ m(鞘材厚さ 15μ m)、長さ500mmの光学ファイバーを作製する。この光学ファイバーの波長 $650\sim680$ nmの光で透過度を測定する。

[0088]

(7) 可撓性 (F)

前記の方法。

[0089]

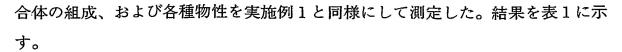
実施例2

単量体として、6FNPMの60部、MMAの15部、8FMの25部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重合体の組成、および各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0090]

実施例3

単量体として、6FNPMの45部、MMAの40部、8FMの15部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重



[0091]

実施例4

単量体として、6FNPMの58部およびMMAの42部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重合体の組成、および各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0092]

比較例1

単量体として、6FNPMを100部単独で用いた以外は実施例1と同様にして6FNPMの単独重合体を得た。得られた重合体の各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

比較例2

単量体として、6FNPMの90部およびMMAの10部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重合体の組成、および各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0094]

比較例3

単量体として、6FNPMの50部およびMMAの50部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重合体の組成、および各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0095]

比較例4

単量体として、6FNPMの30部およびMMAの70部を用いた以外は実施例1と同様にして含フッ素共重合体を得た。得られた含フッ素共重合体の組成、および各種物性を実施例1と同様にして測定した。結果を表1に示す。

[0096]

【表1】

		実加	実施例			比較例	交例	
	1	2	3	4	1	2	3	4
仕込み単量体 (重量部)								
6 FNPM	20	09	45	28	100	06	20	30
MMA	30	15	40	42	1	10	20	70
8 F M	20	25	15	1	1	1	-	-
共重合体組成 (モル%)								
6 FNPM	34	49	28	34	100	77	27	14
MMA	54	33	64	99	1	23	73	98
8 FM	12	18	80		l	1		_
物性								
Mw	25万	30万	28万	40万	22万	24万	31万	37万
F含有率(重量%)	32	34	27	24	43	39	22	13
屈折率	1.425	1.421	1.434	1.437	1.399	1.408	1.445	1.463
Tg (C)	105	110	120	120	123	120	121	119
Td (C)	288	270	290	285	272	262	280	280
MI (g/10min)	40	35	35	30	45	43	34	32
透過率 (%)	84	82	85	82	80	81	80	75
可铸性(半径mm)	9>	9>	9>	9>	20	20	15	9>

[0097]

【発明の効果】

本発明による含フッ素光学材料は、従来では達成し得なかった高Tg、低屈折率、良好な可撓性、低コストを兼ね備えた材料で、耐熱性光学繊維プラスチック系鞘材として極めて有効である。特に車載用のプラスチック光学ファイバーとし

て有用である。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 光学的特性に加えて耐熱性や可撓性に優れた含フッ素光学材料および 含フッ素共重合体、特に、プラスチック系耐熱性光学ファイバー鞘材として好適 な材料を提供する。

【解決手段】 ヘキサフルオロネオペンチルメタクリレート類由来の構造単位(a)25~65重量%とメチルメタクリレート由来の構造単位(b)5~45重量%とこれらと共重合可能な含フッ素単量体に由来する構造単位(c)1~45重量%とからなる含フッ素共重合体からなる含フッ素光学材料。各種の光学材料、特に耐熱性光学ファイバーの鞘材として有用である。

【選択図】

なし

特願2002-362922

出願人履歴情報

識別番号

[000002853]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル

ム ダイキン工業株式会社